



第四回 産業－博士交流マッチング会

2010年 **12月21日**(火) 13:30～ (18:00終了予定)

会場 早稲田大学西早稲田キャンパス 63号館2階

対象 大学院生(修士も可!)、ポスドク

定員 30名(カリキュラム受講者を優先)

参加費 無料

参加方法 博士キャリアセンターHP (<http://www.waseda-pracdoc.jp/>) からWEB登録

◆参加企業(予定を含む)◆

物理系・化学系・ライフサイエンス系など幅広い分野の人材を採用する可能性のある国内リーディングカンパニーや海外グローバル企業が参加!!

ＩＨＩ・旭化成・アルバック・出光興産
シーメンスジャパン・新日本製鐵・TESニュー・Iナジ
東芝・日産自動車・日本IBM・J T
富士フイルム・安川シーメンスオートメーション・ドライブ

◆内容◆

- 参加企業によるショートプレゼンテーション
(修士の参加も歓迎!)
- 参加者によるポスターセッション
- 個別面談会(交流会、軽食有)

博士人材の未来を拓く交流マッチング会です!
企業の人事担当者・研究担当者との交流が
あなたのキャリア形成に必ずや役立ちます!